PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-251290

(43)Date of publication of application: 18.10.1988

(51)Int.CI.

B41M 5/26

(21)Application number : 62-084778

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing:

08.04.1987

(72)Inventor: MAEDA YOSHIHIRA

KANEKO TOSHITERU

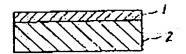
NAGAI SHOICHI ANDO HISASHI KATO YOSHIMI **IKUTA ISAO**

WATANABE RYUJI

(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM, METHOD FOR REGENERATION AND APPLICATION THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable the recording and erasing of information to be carried out at a high speed, by providing a recording layer consisting of a polyatomic compound existing in a single phase and in a substantially ternary or more crystalline state. CONSTITUTION: In reference to a phase rule in thermodynamics, a ternary single phase has 2 degrees of freedom in its composition in addition to a temperature; this means the properties that it has less possibility of phase separation than a binary compound when the composition of the single phase is fluctuated. Therefore, this properties allows a single phase composition to be realized in a relatively easy manner when a recording layer 1 is formed, acts effectively to a local fluctuation in composition occurring during repeated recordings and erasings, stabilizes the recording and erasing characteristics for keeping the single phase, and enhances the reliability. By making a crystallizing phase as a single-phase, the short-distance dispersion of



bond-length order causes a rapid growth of crystallization in the crystallization from an amorphous state, and the crystallization of the same crystalline structure results in a small strain and an easy nucleation. In this manner, the erasing speed of an optical recording medium made of single phase is higher than that of a conventional medium accompanied with phase separation.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection]

⑬日本国特許庁(JP)

⑩特許出額公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-251290

@Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和63年(1988)10月18日

B 41 M 5/26

V - 7265 - 2H

審査請求 未請求 発明の数 16 (全20頁)

②発明の名称 光記録媒体と記録・再生方法及びその応用 の特 頤 昭62-84778 砂田 頤 昭62(1987)4月8日 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 砂発 明 者 前 田 究所内 --輝 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 ②発 明 考 金 雰 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 井 正 砂発 眀 老 永 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 ②発 明 寿 究所内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 ①出 頭 人 外2名 ②代 理 人 弁理士 小川 勝男 最終頁に続く

明 紅 勿

- 1. 発明の名称 ※記録媒体と記録・再生方法及びその応用
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化する記録層を具備する光記録媒体において、前記結晶状態が実質的に三元以上の多元化合物単相からなる記録層を具備したことを特徴とする光記録媒体。
 - 2. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化する記録層を具備する光記録媒体において、前記結晶状態が実質的に三元化合物単相又は四元化合物単相のいずれか一方からなる記録層を具備したことを特徴とする光記録媒体。
 - 3. 電磁エネルギーを与えることによって結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化する記録器を具質する光記録媒体において、前記結晶状態が三元化合物単相又は四元化合物単

相のいずれか一方からなる記録層を共僻したことを特徴とする光記録媒体。

- 4. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化する記録類を具備する光記録媒体において、前記動品状態が三元化合物を90原子%以上含む単和からなる記録層を具備したことを特徴とする光記録媒体。
- 5. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的に相談化する記録料を具御する光記録媒体において、前記結晶状態がInaSbTezと合計で5原子%以下のAs, Sn, Cuの少なくとも1つとの単相からなる記録層を具御したことを特徴とする光記録媒体。
- 6. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化する記録別を基板上に打する光記録媒体において、前記結晶状態が実質的に三元化合物単相又は四元化合物単相からなる記録層を具備し、該

記録層上に無機酸化物、無機変化物及び無機非 化物から通ばれた少なくとも1つよりなる表面 10. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状 保護剤を有することを特徴とする光記録媒体。

- 7. 特許請求の範囲第6項において、前記表面保 護療としてガラス板を用いたことを特徴とする 光記錄媒体.
- 8. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状 能とアモルファス状態との間を可逆的に相変化 する記録層を有機樹脂基板上に有する光記録牒 体において、前記結晶状態が実質的に三元化合 物単相又は四元化合物単相からなる記録層を具 借し、政記録度と前記基板との間に熟講籤度を 有することを特徴とする光記録媒体。
- 9、 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状 態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化 する記録層を基板上に有する光記録媒体におい て、前記箱品状態が実質的に三元化合物単相又 は四元化合物単相からなる記録層を具備した二 組のガラス基板を鉄記録層を対向させ且つ熱選 **敵層を間に介して接触させた構造を有すること**

を特徴とする光記録媒体。

- 態とアモルファス状態との間を相変化する記録 層を基板上に有し該記録層の上方から前記電磁 エネルギーが与えられる光記録媒体において、 前記結晶状態が実質的に三元化合物単相又は四 元化合物単相からなる記録層を具御し、且つ該 記録層と接する前記基板表面に空気を封入した 密閉空間を有することを特徴とする光記録媒体。
- 11、結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的 に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元 化合物単相からなる記録層を設けること、該記 録層の所望部分に局所的に電磁エネルギーを加 えることによつて該エネルギーが加えられた部 分を相変化させて情報を記録すること、前記相 変化させた部分の状態を検出することによつて 20年のおおおりは、19年間を発生すること、の各段 階を含むことを特徴とする光記録・再生方法。
- 12、結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的 に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元

化合物単相からなる記録層を設けること、該記 緑周の所望部分に局所的に電磁エネルギーを加 えることによつてはエネルギーが加えられた郎 分を結晶状態からアモルファス状態に相変化さ せて情報を記録すること、前記相変化させた部 分の状態を検出することによつて該部分に記録 した情報を再生すること、の各段階を含むこと を特徴とする光記録・再生方法。

- 13. 特許請求の範囲第12項において、前記相変 化させた部分の状態を光学的性質の差として検 出することを特徴とする光記録・再生方法。
- 14. 特許請求の範囲第13項において、前配光学 的性質として反射率、透過率、吸収率、放射率。 カー回転角のいずれかを検出することを特徴と する光記録・再生方法。
- 15、結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的 に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元 化合物単相からなる記録層を設けること、疎記 緑剤の所望部分に局所的に電磁エネルギーを加 えることによつて抜エネルギーが加えられた邸

分を相変化させて情報を記録すること。前記相 変化させた部分の状態を検出することによつて 故部分に記録した情報を再生すること、少なく とも前記相変化した部分の少なくとも一部に電 磁エネルギーを加えることによつて鉄エネルギ ーが加えられた部分を再び相変化させて元の状 **想に戻し情報を消去すること、の各段階を含む** ことを特徴とする光記録・再生・消去方法。

- 16、 紅磁エネルギーを与えることによつて結晶状 他とアモルフアス状態との間を可逆的に相変化 し結晶状態が実質的に三元以上の多元化合物単 相からなる記録層をトラツク薄を有する装板の 終トラツク群を含む表面に設けたことを特徴と する光カード。
- 17. トラツク游を有する基板の数トラツク游を含 む表面に熱遮蔽層を有し、盆熱遮蔽層の上に気 磁エネルギーを与えることによつて結晶状態と アモルフアス状盤との間を可逆的に相変化し枯 品状態が突貫的に三元以上の多元化合物単相か らなる記録層を有し、該記録層上に表面保護層

を有することを特徴とする光カード。

- 18. 武磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元化合物単相からなる記録暦をトランク律を有する可挽性テープの該トランク深を含む表面に設けたことを特徴とするオーディオデジタルテープ。
- 19、電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相優化し結晶状態が突撃的に三元以上の多元化合物単相からなる記録層をトラック滞を有する円板の抜トラック深を含む表面に具備したことを特徴とする光ヘッド。

3. 発明の詳報な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光。熟を用いて光学的に情報を記録・再生・消去することができる春き換え可能の光記録数体に情報を記録し再生する方法及び記録した情報を消去する方法に関する。本発明は又、該光記録数体の性質を利用した物品に

化型に属する記録媒体としては、カルコゲナイド系の物質の組成物や低級酸化物の薄膜を用いたものが投表されている。例えば、特公昭47-26887 号公保参照。

相変化型の記録媒体には、非晶質と結晶との間の相変化数は結晶と結晶との間の相変化を利用するものがある。前者は主としてカルコゲナイド系物質であり、前記特公昭47~26887 号に記載のテルたもののほか、特開昭60~253034号に記載のテルル化合物等が知られている。後者は特開昭60~46339 号に記載のCuーAsenをはののほかが知られている。これらの記録媒体は、いずれも二つの構造状態を可逆的に状態変化をは、いずれも二つの構造状態を可逆的に状態変化をは、いずれも二つの構造状態を可逆的に状態変化をは、いずれも二つの構造状態を記録のは、非晶状態を未配るにとで記録と指表を行なわれている。(発明が解決しようとする問題点)

光記録媒体に要求される主要な性質の一つとして、記録、消去の高速化がある。

従来の書き換え可能の相変化型記録媒体は、非

選する.

【従来の技術】

近年になって、高速度で、所望の部分に、高街 度で情報を記録することができる情報記録媒体に ついての研究開発が盛んに行なわれている。そし て、レーザ光スポットの風射による情報の記録・ 再生が可能で、かつレーザ光を用いて記録された 情報を消去し、新しい情報に春換えうる光記録媒 体が見出されている。

従来の光記録媒体を例えば、日経エレクトロニクス1982年1月4日号の第86頁以降に「画) 像ファイルに使われ出した光デイスクメモリ」と 超して記載されているように、レーザ光を用いて 媒体を1.5 μm が スポットで加熱し、スポット にどのような物理的変化を生じさせて情報の記録 を行なうようにしているかに着目して分類すると、 ピット形成型、泡あるいは凹凸形成型。光磁気型。 相変化型等の各種型式の記録媒体に分類できる。

前記した型式の記録媒体の内で相変化型に属するものは套き機えが可能である。現在までに相変

品質(以下、アモルフアスとも云う)と結晶との間を相変化する記録媒体式は結晶と結晶との間を相変化する記録媒体のいずれにおいても、消去速度が遅いという間類点があつた。

本発明の目的は、情報の記録及び消去を高速で 行うことができる春き換え可能のアモルファスー 結晶同相変化型の光記録媒体を提供するにある。

本発明の他の目的は、かかるアモルフアスー結 品面相変化型の光記録媒体に情報を高速記録する 方法及び記録した情報を高速消去する方法を提供 するにある。

本発明の更に他の目的は、かかるアモルファス 一緒品間相変化型の光記録媒体を応用した物品を 提供することにある。

【問題点を解決するための手段】

本発明は、アモルファスと結晶との間を可逆的 に相変化する記録層を具質する光記録媒体におい て、前記結晶状態が実質的に三元以上の多元化合・ 物単相からなる記録層を具備したことにある。

高速で記録及び消去ができるという本発明の目

特開昭63-251290 (4)

的は、越島状態が三元化合物単相又は四元化合物 単相からなる記録層を具備した記録媒体において、 実際に連成された。

ここで三元化合物或は四元化合物とは、 X 線回 折のブラッグ回折角から一義的に決まる結晶構造 を有するものを意味する。

た構造として使用できる。基板としては、ガラス 基板、アルミニウムの知き金属基板、ポリカーボ ネート、ポリメチルメタアクリレートなどの有機 樹脂基板等を用いることができる。

第1回は、本発明の光記録媒体の一例であり、記録度1を基板2上に設けた構造を示している。記録度1の厚さは、50~200nmの範囲が望ましく、この範囲であれば相変化させるときに熱伝達の影響を無視することができる。電磁エネルギーは、基板値又は記録度値のどちら値から加えてもよい。

第2回は、記録層上に表面保護層3を設けたものである。表面保護層としては、耐食性或は耐摩耗性がすぐれたセラミンクスを用いることが望ましく、その序さは100~500m 研特に100~200m の範囲が望ましい。表面保護層に使用するのに好適なセラミンクとしては、5i0ェ。A2ェOa、Ta2Oa、ZrOz 等の無機酸化物、SiaNa、TaN、ZrN、A2N、TiN等の空化物或はSiF等の非化物がある。

記録所は又、多元化合物単相の結晶構造が実質 的に維持される範囲内において、化合物を形成す る成分以外の他の成分を含むことができる。この ようにすることにより、化合物の結晶化温度。格 随温度をコントロールし、記録及び消去の感度を 高めることができる。InaSbTeaよりなる三元化合 物単相を用いる場合には、盤、蝎、鯛から遺ばれ た少なくとも1つを含むことにより、三元化合物 の胎点を下げ、記録及び消去の感度を更に高める ことができる。このInaSbTeaの場合の銀(Ag), 魁 (Sn) , 銅 (Cu) の含有量は、合計で5原 子%以下とすることが望ましい。 Ag. Sn. Cuの含有量が合計で5原子%以下であれば、こ れら成分が結晶の中に固溶し三元化合物単相の結 凸状態が維持できる。しかし、Ag, Sn, Cu の含有量が多くなり、合計で10原子%を超えた りすると、別の化合物ができ、和分離が生じて単 相でなくなる。

(イ)光記録媒体の構成:

本苑明の光記録媒体は、基板上に記録層を設け

第3回は、基板と記録層の間に無理截層4を設けたものである。この無理截層は、基板材料として有機樹脂を用いるときに設けると有効である。 然建設層の材料としては、先に述べた表面保護層の材料を使用することができる。厚さも100~ 200nmの範囲であれば十分に無遮蔽効果を発血する。

第4回は、記録暦を基板1とガラス板5でサンドイツチした構造を示している。 このようにする ことによつて記録暦の面積度を高め、凹凸の非常に少ない滑らかな面とすることができる。

第5回は、基板2の表面にくばみを設けて、その上に記録暦1を形成したものである。基板2と記録暦1とによつて形成された空間6には、空気を対入する。空気は熱伝導性が非常に悪いので、電磁エネルギーのスポットを記録層に加えたときに基板を通して熱を遊げにくくすることができる。これにより記録暦の所定の部分を局所的に加熱し相変化させることができるようになり、記録速度及び消去效度をより一層波めることができる。な

特開昭63-251290(5)

お、第5図の構造の場合には、電磁ニネルギーは、 ガラス振5の上方から加える必要がある。

男6 図は、基板 2 上に記録 暦1 を設けたものを 二つ準値し、記録 暦側を対応させ、界面に無速取 層を挟んで接触させたものである。この場合、記 録 暦1 には透明のガラス基板を用いるのがよい。 このようにすることによつて、両面から記録する ことが可能となる。

(ロ)記録・再生・消去方法

本発明における情報の記録は、記録層の所望部分に局所的に電磁エネルギーを加え、 該電磁エネルギーが加えられた部分を相変化させることによってなされる。アモルフアス状態及び結晶状態のどちら個で記録させるかは任意である。いずれにしる、アモルフアス状態と結晶状態のどちらかー方で記録し、 佐方で消去することになる。

本発明の具体的変施例では、結晶状態にして消 去し、アモルフアス状態にして記録することによ り、高速記録及び高速消去を達成した。 従つて、 結晶状態の記録層に電磁エネルギーのスポントを

して使用できる。このほかに光カード或はオーディオ機器のデジタルテープとしても使用することができる。

光カードは、トラック課を有する基板の験トラック課を含む表面に記録層を設けることによって構成される。第7回は、光カードの好適な構成例を示している。基板2上に熟選載層4を設けてその上に記録層1を形成し、記録層1の表面を表面保護層3により保護した構造である。

オーディオデジタルテープは、トラック課を有する可挽性有機樹脂テープの酸トラック課を含む 表面に記録層を形成することによって構成される。 記録層の表面を更に保護層で保護することは望ま しい。

さて、光記録媒体に要求される性質としては、 高速記録及び高速消去のほかに、耐湿耐酸化性、 生産性、高S/ドなどがある。更にアモルファス 状態と結晶状態との間の相変化をくり返したとき に常に同じ状態が持られ、しかもその状態が長く 放置していても変化しないことが要求される。こ 加えてアモルファス状態に相変化させて記録し、 消去時にはアモルファス状態から結晶状態に相変 化させて元の状態に反し消去することが望ましい。

情報の再生は、相変化させて記録した部分の状態を検出することによつて行うことができる。実際には、光学的変化としてとらえることによつて行うことができる。

本現明の光記録媒体における記録層は、相変化することによって光学的性質が局所的に変化する。たとえば反射率、透過率、吸収率、放射率、カー回転角などが変化する。従って、これらのいずれかを検出することによって情報を再生することが可能である。

電磁エネルギーとしては、光エネルギー、電子エネルギーなどを用いることができる。光エネルギーとしては、レーザビーム、キセノンランプなどを用いることができる。

(ハ)応用

本発明の光記録媒体は、トラツク課を有する円 板上に記録層を設けることによつて光デイスクと

の最後に述べた性質は、事を換え可能の光記録媒 体においては、まわめて意思である。

従来の光記録媒体は、アモルファスー結晶間相 変化型収は結晶ー結晶間相変化型のいずれも、消 去速度の点で不十分であつた。たとえばカルコゲ ナイド系材料では、記録時間が 0.2 μ s と実用 化レベルにあるものの消去速度が 5 μ s 以下と非 なに遅いのが現状である。

更にTa系材料では、空気中の水分によつて記録材料が酸化され高いという問題もある。

本発明の光記録媒体は、記録速度および消去速度が共に速いだけでなく、そのほかの性質をも高度に具備するものである。

次に、結晶状態が三元化合物単相の場合を例に とつて、本発明の作用を説明する。

(作用)

熱力学における相様は、成分C,相P,自由度 fとすると定圧下(例えば大気圧下)では

f = C - p + 1

で与えられる。三元系単相ではC=3。p=1な

特開昭63-251290(6)

ので自由度 [= 3 となる。同様に二元系承相では f=2である。自由度fは可変な熱力学量の数で あり三元系単相では温度以外に組成に2自由度が ある。従つて三元系単相は二元系単相に比べて組 成に対して1自由度多い。このことは三元系では 二元系に比べて単相の組成姿勢に対して相分離 (多相化) が起こり難い性質があることを示す。 従って蒸者法やスパンタリング法による記録層の 形成の際に、従来高度な組成制御を行ない目標と する組成を形成していたのに対し、三元系単相で は比較的容易に単相和成を実現することが可能と なる。これは光記録媒体の生産性を導しく増大さ せる効果がある。このことは更に記録および消去 の繰り返しの際に起こる組成の局部的変動に対し ても効果的に働き、単相が保存されるため記録消 去特性が安定で信頼性が向上する。まだ記録消去 の繰り返しが安定であり、繰り返し可能回数が増 加する。非晶質からの結晶化は多くの場合、核生 成、相分離や構造緩和など複雑な過程から成る。 相分離による構造変化には、原子の長距離の拡散

対品粒界の歪エネルギーが小さい、しかし多相ではそれは非常に大きい。粒界の歪エネルギーは粒界エネルギーとして固定されるが、冶金学における結晶の粗大化速度についての知見によると結晶粒の平均直径をDとすると粗大化速度 dD dt 粒界エネルギーyと次式の関係がある。

$$\frac{d D}{d t} = k \cdot \frac{\gamma}{D}$$

k:字数

世つてすが大きい程、租大化速度は大きい。したがつて多相で牧界が構成されている方が結晶の租大化が大きく、単相の方が小さい。このことは結晶相が単相で構成されている方が記録消去の熱的サイクルに対して結晶粒の租大化とそれによる S/N比の低下が起こり難いことを示している。

上述したように従来の材料はお特性を向上させるために化合物の定比量性 (ストイキロメトリー)を考慮せずに添加元素を加えた原子同志の化学結合的相関が明白でない混合相である。本発明はこ

更に単和における非品質 一結品間相変化ではそれに作う体研変化が相分類を伴う多相にくらべて少ない。これは結品状態が多相のものは相間の不 憩合のため余分の体積を内含しているのに比べ、単相では整合しているためである。 従つて記録 消去の繰り返しで起こる体積変化による材料の変劣が少ない。そのため単相では多相に比べて繰り返し特性が向上する。

また単相の結晶状態(消去)では上記のように

うした辺合相(多相)が光記録媒体の器特性を総 合的に解決するものでなく、化学的定比量性の化 合物で記録層を形成することを特徴とする光学記 丝媒体である。一般にカルコゲナイド系化合物は 共有結合性固体である。ここで共有結合性固体と は、原子図志の結合が共有結合形式からなるもの が火半であるような固体をいう。定量的には例え ばLCAO法(又は原子軌道法)による共有結合 皮ac が0.5 以上のものである(W.A.ハリソ ン港;固体の電子構造と物性、小島忠宜、小島和 子,山田桑三郎訳,現代工学社刊 p. 117 参照)。こうした共有結合性固体からなる三元化合物 を記録層として設けると著しく耐湿性および耐酸 化性が向上する。これは、上記三元化合物が化学 的定比根成またはそれに非常に近いため共有結合 が飽和しているので、余分な価電子密度が小さく 外部からの酸素原子や水分子との間に結合を作ら ない、つまり酸化および水和(水酸化)しないた めである。また一般に定比化合物は高い熱力学安 定状態にあるために酸化および水和分解しないの

特開昭63-251290(ア)

				2.2.141.00	63-531230 (/)
で寄住のある風体を	元素が遊離し煙	w.	AgBiTes	BazSnSe4	BiGo±Se.
以上のように記憶	9.層が消去時に	三元化合物单相	CuinsTes	Ga+GeSe+	Bi ₂ SeTe ₂
であるようにしたり	4記錄媒体は、	三元,化合物,	CuInTes	GaGeSea	AsaInSea
単相という記録層の	的物理化学的特	散によって効果	CuaSbSe4	GaSaakee	AsT & Sez
的にその特性が従来	そ材料の問題点	を解決し、さら	CuAgSe	GaifbSe.	T & &SnSe
に向上することがれ	っかる。またこ	れら三元。化合	Cr ₂ P ₂ Ses	GePtSe	AsGeSe
物。単相という記載	最層の物理化学	的特徴はそれぞ	CsCusSes	ZnInzTes	AuCuTe.
れ独立の要因として	光記録媒体の	彦特性を向上さ	InaMnTea	BiT & Tex	Bi ₂ PbTe ₄
せるものでなく、私	【合的に聞き相	乗的な効果をも	InsSbTez	CdIn:Te:	BizPbSc.
たらすことが明らな	rになった . こ	のような考えは、	Ngià & iSes	CdGa:Se:	CusSnles
四元化合物单相或设	それ以上の多	元化合物単相に	NnGa 2Se 4	Cd 4 GeSee	Cu ₂ GeTe ₃
も当てはまるもので			NiSeTe	CdInzSec	
三元化合物として	は次のものが	道用可能である。	PbaSbTea	CdT & Sb	
Au 15e Te	AgGaTes	BaSbaZn	Pd a In a Sb z	T & ±Sn±See	
(AuSb)±Tes	AgsGeTes	BizGesTee	SbiSeTes	T & 2SnSea	
AuAgTes	Aginstes	Bi ₄ GeTe ₇	SbaSnTea	T & zSnSes	
AgsSnSes	AgGaSez	BiaPbTer	Cul & S:	T & CuzSez	
AgSnSes	AgSbSez	BiPb4Tes	CuA & S a 2	AgA & Sa	
AgsáuToz	Ag . GaSoz	BizPbzSes	Cul & Tez	AgA & Sez	
AgSbTez	BaSbaSe4	Bi4TeS2	CuGaS2	AgA & Tes	
CuGaSes	AgGaSa		以下のものがあ	り、いずれも	適用可能である。
CuGaTe:	AgGaSes		(Cu, fig) 12Sb	«Seis, (Ni,Pd	1) 2SbTe
CuInS:	AgGales		Pd(Sb,Bi)Te	, CuPbBi	Sea ·
CuInSes	NgSiPa		CuCd ₂ GaSe ₄	, (Cu,Ga)CdSez
CuInTe ₂	MgSiAsz	•	CuCd ₂ InSo ₄	, CuA 2 a	InSea
AgInSz	MgSiSbs		CuCdSiSe.	, CrCuSn	Set
AgInSez	NgGeAss		CuCoGeSe.	. Cu ₂ CoS	inSe ₄
AgInTes	MgGeSbs		CuZnıGaSe:	, CuzFeG	eSe.
MgSnP 2	ZnSiP ₂		Cu:FeSiSo.	, CuafeS	nSes.s-4
MgSnAsz	ZnSiAsı		CuzMnGeSo.	, CuMnSi	Se.
MgSnSbz	ZnSiSb ₂		Cu#nSnSe4	, CuzHgS	iSes
ZnGeP 1	CdSiPs		Cu z N i Ge Se a	. Cusfet	& 2Se4
ZnGeAsz	CdSiAsz		- Cual 2 zFeSe	. , CuZn±I	nSo.
2nGeSb ₂	CdSiSbs		CuzZnSiSe'	, GazīnA	sSe.
ZnSnP ₂	CdGeP1		AgA & AlnSe	, PbBiı(Se,Te).
ZnSnAsz	CdGeAsz		A & NoaSiTe.	. CuCd ₂ G	aTc4
ZnSnSb ₂	CdGeSb ₂		CuCd ₂ InTe ₄	, AgCdaI	nTa4
CdSnP ₂			CuZn 1Ga Te 4	. Cusfet	2 1Te.
CdSnAss			CuZn2InTe4	. PdBi1(Se.T	e) AginAg aTca

実庭例 1

配録媒体としての機能を確認するため、蒸着限を作製した。光記録媒体の構成は第2回に示すものであり、基板側の上方からレーザビームを入針させた。基板としては厚さ1、2mm の石英ガラス、現費ガラス及びポリカーボネイト(PC) 樹脂円板を用いた。保護層としてはSiOェ ・ABN・TaェO。、TiN、CrュO。、SiN、SiC、GeN、ZrO。、TiOュ 、ZnS、SiCなどの無機物層をRFスパッタ法により形成した。保護層の誤摩は記録を通過光の干渉条件に製した。以下に作製した。以下に作製した三元単相化合物膜の目標組成を示す。

BizSeTez

Ga . GeSe .

ShaSeTes

GaGeSes

AusSele

AgGeSes

(AuSb)aTea

AgeGaSes

GezSele

InaSbTes

BisGeTer

Agintes

第 1 表

	燕	君	法		分析結果		
	燕着元	蒸	#	型	77 VI RI X		
從杂选		三元単相			×		
	一元	化	合物				
	二元	二元	合金		×		
		: 14	体元	典			
	三元	中体	三元	#	×		
本発明	二元	二元	化合	物	0		
		: =	元化	合物			

一元 蓋着法は目的組成の母合金をあらかじめ作数しておき、この母合金を用いて合物組成の二元元素を関しておき、この母合金を発生しておき、この二元合物組成の二元元体で表しておき、この二元合合を中元元本の母の組合せで基着する方法である。一方、本発明の表とは世来法との大きな違いは世来法では二元合金と単体元素の大きな違いは世来法では二元合金と単体元素

Aginates
AgaGetea
Cuinates
Cuintes
Cuigotes
Cuisates
Cuisates
Cuisates
Aginsos

三元単相化合物の蒸着法としては第1表に示したように、従来法として一元、二元、三元素者法がある。

の組合せであるのに対して、本発明では二元化合 物国志の組合せによる顕着法である。第1表はそ れぞれの蒸着法で三元単相化合物組成を目標に欧 を作製し、その顔を分析し、分析結果を評価した ものである。×印は目標組成より大巾にずれたも のを示し、〇印はほぼ目標組成に近いものを示す。 第1表より従来法ではすべての方法で×印である が、本発明では良好な結果が得られた。これは前 記した三元単相化合物組成そのものの個々元素が 種々異なる蒸気圧をもつため従来法では蒸着速度 をコントロールするのが困難なためである。特に セレン。テルルの森着速度は不安定であり、目標 組成を得るには数10回義者をくりかえし行なわ なければならず、生産性の点で大きな問題になる。 一方、本発明の嘉君法は化合物同志であるため、 化合物は非常に安定で結合力が大なため、目標組 成を得るには1回の嘉奢ですみ、生産性は従来法 とは比較にならない程良好である。

实施例 2

第2表は1例として三元単相化合物である

特別四63-251290(9)

Culnie: を従来法及び本発明のそれぞれの蒸着法 で膜を作製し分析した結果を示す。従来法の一元 によるCuzaInzaTeao(原子%)の溶解はシリコニ **ツト炉により合金化しこれを蒸着額とした。二元** の場合はCusoInsoを上記したシリコニツト炉 で合金化し、これとTeの組合せでそれぞれの森 着速度をあらかじめ選定しておき、CuIn: Ta=1:1の割合で返還した。また、三元の場 合はCu,In,Teの三元祟を用い、それぞれ の元素の蒸着速度の測定からCu:In:Te= 1:1:2の割合で蒸着した。一方、本発明では InTe,CuTeの二元化合物をシリコニント 炉で溶解し、化合物としこれを粉砕し粉末とした ものを磊着烈とし三元単相化合物膜を作製した。 各点着顔をタングステンおよびモリブデンポート に乗せ、蒸着袋鼠容器内を5×10^{me}Torrの真空 皮まで排気技器着して該感80~120ヵmの裏 着膜を基板上に形成し、この膜を ICP分析を行 なつた。第2表の分析値から明確なように、従来 法では目標組成が得られないが、本発明のInTe,

2 と同様に本発明による競者法が目標組成を得る 方法としてすぐれていることが明確である。

第 3 表 InaSbTea (InsoSb:7Teaa原子%)

	燕	着法		分析键(原子%)		
	蒸着元	蒸卷原	科	I n	Sъ	Te
	一元	InsoSbin	Toss	20.2	34.8	45.0
従杂选	二元	SbTe: 1:		34.5	12.5	53.0
	三元	In: Sb 2: 1		42.5	27.5	30.0
本発明	二元	InSb: I 1:2		48.2	16.5	35.3

InsSbTesの光学特性を第8図(a),(b)に示す。第8図(a)は上述のように成譲し、保護膜としてSiOsを100nmの序さで成譲した光記録媒体の分光特性で、第8図(b)はこの媒体を350でまで加熱、5分間保持した後徐冷した光記録媒体の分光特性である。半導体レーザ

CuTe二元化合物を同時に蒸発した際の組成は ほぼ目標組成に近かつた。なお、本発明において は基準装置として二元抵抗加熱蒸発装置を用いた。

图 2 表

CuinTes (CussinssTeso原子%)

	燕	着 法	分析值(原子%		%)
	蒸着元	燕爱原料	Cu	In	Te
	一元	Cuza I nza Teso	5.2	10.2	84.6
促杂法	二元	Cuin: Te	7.0	14.5	78.5
	三元	Cu: In: Te	9.8	8.0	82.2
本発明	二元	InTe: CuTe	23.2	26.4	50.4

寒旗網3

第3表は1例として三元単相化合物である InaSbTozを従来法及び本発明のそれぞれの素 着法で謀を作製し分析した結果を示す。作製条件 は実施例2と同じである。分析結果から、実施例

政長である830nmでは、熱処理によつて反射 車は34%から40%へ上昇し、透過率は8%か ら1%へ低下している。これはアモルフアスから 韓品への相変級に伴ない光学特性が大きく変化し ていることを示している。第9回は加熱に伴なう 助的反射事変化の間定結果である。188℃にお いて反射率は急激に上昇する。これによつて本光 記録媒体では高速消去が可能であることが予測さ れる。蒸浴法によつて作製したこの辞談を組成分 析した結果、InsiSbi7Tosz (原子%) であり、 InaSbTeaの三元化合物単相が生成していると考え られる。 InTe-InSbの数2元系状態図に よれば、InaSbTeaの御安定状態での融点は568 でであり、融点直下まで単相である。従って記録 時には単一の触点以上に加熱し念冷することによ リアモルフアス化する。この時、単相化合物であ れば融点はほぼ単一であるため、一定温度で溶け るため高速記録が可能である。更に融点直下まで 三元化合物単和として加熱することができるため、 消去時には結晶化温度から融点直下まで加熱し、

特爾昭 63-251290 (10)

二相分離させることなくアモルフアスから結晶への相変態を起こさせることができる。結晶化温度は第9回から188℃であるから、380℃の過熱度が得られる。また二相分離しないため、 長範囲拡散が必要でなくなり、 従つて高速消去が可能となる。

実庭例 4

透明ガラス基板またはポリカーボネート基板上にIn-Te-Sb 製を製厚 100 n mにDCマグネトロン型スパツタリング法により成際した。スパツタターゲントはAr 雰囲気を取りして作製した。スパツタターゲントは発生は気息を発売した。スパツタリング条件は基板水冷、出力100 W、初期真空を3.5×10 mp a 、Ar 分圧20 m Torrである。成蹊したIn-Te-Sb 腹を分析した結果InesSb 20 Te a 1 (原子等)の規模を分析では一個では、上にの表表の表表が、の表表が、の表表が、の表表が、の表表が、の表表が、の表表をは、の記録は、の記録、消去特性を回

モルファス状態である。レーザ出力を2mWから 4 m W そして更に 6 m W に増加させると、反射率 比も増加してくる。これはアモルフアスから結晶 への相変態に寄囚した反射率の増加である。 更に レーザ出力を増し、 7 m W 以上にすると記録が開 始し、反射率は減少し始める。第11団(a)。 (b) は本光記録媒体の記録。消去級リ返し試験 の結果である。まず初期化として10回の記録。 消去を繰り返しすることによつて記録媒体を安定 させた後、10°回の繰り返し試験を行つた結果 である。記録条件はレーザ出力が13mVでパル ス稲が0.02μg である。又消去条件は8mw で0.03gs である。なおこの繰り返し試験に おける平均変調度は18%であつた。従つて、こ の光記録媒体によつて 0.03 μs でのオーバー ライト、すなわち O・O 3 μs で前の情報を消去 し、更に同様の速度で記録することが可能である。 本実験での変調度は18%とまだ小さいが、これ は記録層。保護層の頭厚および保護膜材料の最適

転試験によって検討した図である。初期状態はア

化によって 2 5 %程度まで高めることができる。第1 2 図は本光記録媒体の特性マンプを示す。本光記録媒体は三元単相化合物を用いて、その融点の直上で記録し、直下で消去するため、高記録の消去が可能である。更に本媒体は消去類似が広いのが特徴である。また膜破壊は存在するが、長パルス個にある。従って高いレーザの出現しても関連はしにくいる。高出力レーザの出現により更に高速での記録消去も実現可能である。本法例 5

第13回はIn-Te-Sb系を記録層に用いた光記録媒体において、結晶化時に(111) InaSbTes単相が折出する組成InaaSbisTesa.

(112) 化合物が二相折出する組成
InityShasTess. (113) To単相が折出する組成
はInityShasTess. (113) To単相が折出する組成InityShasTessのそれぞれについて逆止状態における記録試験の結果である。記録条件はレーザ出力12mWで徐々にパルス幅を長くしていつた。
初期状態は成膜したままの状態でアモルファスと同定された。各組成についてまず結晶化によつて

反射率は上昇し始め、更にパルス幅を長くすると、部分的に融点を越えて搾励し始め、記録状態となり反射率は低下する。三つの組成を比較すると
1 1 1 InsSbTe 単相の折出する組成が消去, 記録とも歴も速く、化合物が二相折出する組成が次に速く、Toが単独で折出する組成は最も遅くなる。
従つて化合物単相領域が最も記録, 消去特性が良いことがわかる。

I 19 64 6

第4数はそれぞれの組成の耐久性試験の結果を示す。試験は温度条件40℃,温度80%で10日間保持した。試料としてガラス基板上に記録層を100nm形成し、保護限としてSiOzを100nm序さに形成した光記録媒体に12mW、0.5μs でパルス記録したものを用いた。その結果、InsSbTez年相組成とInsSbTez年InsTezの化合物二相組成(但しInsSbTe 量は80%)では試験の結果変化が無かつた。一方InzTez+Teの生成する組成では記録層が変質し、透過率が高くなっており、記録信号も顕微鏡鏡鏡の結果、不明瞭

特開昭63-251290 (11)

になっていた。この原因としてTeのTeOェへの変化が考えられる。Teは安定な化合物として存在する場合は2価の結合が飽和しており、酸化雰囲気中でも酸化することはないが、Teが単体で析出すると変性でもアモルファスから結晶へ相変化したり、TeOェに酸化されたりして記録媒体としての安定性に欠ける。促って記録層において結晶化時に単体元素が折出しないような組成範囲を用いることが重要である。

第 4 表

ス様による結晶相	耐久性試験			
岡 定 射 果	(恒温,恒温テスト10日間,40℃,90%)			
InaSbTea母相組成	変化なし			
InaSbTez+InaTea	**************************************			
(InaSbTez 8 O %)	変化なし			
InsTos+Te	変化大			

爽旅例 7

第14回。第15回は記録、消去を繰り返した時の変調度と平均結晶粒性の関係を示す。

産着部としてGeTeとSbiTeの包を溶解法にて作製し、これらを二元蒸着によつて溶膜化した。素着時の初期真空度が3×10^{-a}Torr、基板水冷にて成膜した。その上に保護層としてSiOiを100nm成膜し、光記線媒体を得た。第16回は蒸着したままのGeaSbiTesの光学特性を示す。
改長830nmでは反射率17.1%、透過率19.8%であり、吸収率は63.1%である。
第17回はこの媒体を昇温速度20℃では10で加熱した時の反射率変化である。温度202℃において鋭く立ち上がつており、高速消去が可能であることがわかる。

夹连例 9

Sb-Se-Te系にはSbaoSezoTeaoの三元化合物が存在する。この組成を素着法にて作製した。 高者源としてSbzTeaとSbzSe を溶解法に て作製し、これらの二元素者によつて寝聴化した。 係登時の初期真空度が3×10^{-e}Torr、基板水冷 にて成膜した。その上に保護層としてSiOzを 100nm成膜して光記録媒体を得た。第18回

InaSbTezの三元単和化合物組成とSbaTea+InaTea の三元二相化合物組成の繰り返し特性を示す。三 元本相化合物組成では10%回の繰り返しにおい て変調度の変化が無いのに対して、SbaTea+ InaTeaの二相化合物組成では10°回转了接20 *程成低下している。第15回では10°, 10°, 10 目試験後の平均結晶粒径を示した。三元化 合物単相組成では粒径はほぼ等しいのに比較する と、二相化合物の折出する組成では繰り返し回数 が多くなるにつれて粒径が租大化する傾向にある。 これは表面エネルギーの異なる二つの化合物が生 成する場合は、同一化合物同志の結晶粒界に比較 すると、表面エネルギーが高くなるために表面積 を減らす方向へ変化していく。従つて二相化合物 の生成する組成では繰り返し特性が単相化合物に 比較すると照くなる。

実施例8

S b - G e - T e 系には三つの三元化合物 GeSb*Ter, GeSb*Te*, Ge*Sb*Te* が存在する。こ の中でGo*Sb*Te* の韓膜を薫着法にて作製した。

は成四したままのSbao SezoTeacの光学特性を示す。 放反830nmでは反射甲26.0%、透過単は 17.3%で吸収率は56.7%であつた。第 19回はこの光記録媒体を昇温速度20℃/min で加熱した時の反射単変化である。温度140℃ にて反射率は鋭く立ち上がつている。これはアモ ルファスが結晶への相変態に寄因する立ち上がり であり、結晶化がごく狭い温度範囲で起こること からこの三元単相化合物組成で高速消去が可能で あることがわかる。

突旋例10

特開四63-251290 (12)

透過率は 2.3% であつた。従つて吸収率は70.7%である。第 2 1 図はこの光記録媒体を昇温速度 2 0 ℃/sia で加熱した時の反射率変化である。 歴度 1 1 8 ℃にて反射率は鋭く立ち上がつている。これはアモルファスから結晶への相変態に寄因する立上がりであり、結晶化がごく狭い温度範囲で起こることから、この三元単相化合物組成で高速消去が可能であることがわかる。

実施例11

第5 表は1例として三元単相化合物である AgSbTeiを従来法および本発明のそれぞれの蒸着 法で腹を作製し分析した結果を示す。作製条件は 実施例2と同じである。本組成の場合も従来法で は目標組成が得られないが、本発明では目標組成 をほぼ満足する結果が得られた。

第24回はCuInTes とCuInsInTesを用いた光記 緑媒体に10mWのレーザパルスを照射した際の 反射率比を示す。非晶質状態の記録層に短いパルスを照射することによつて結晶化し反射率比が増加する。CuInsInTesではCuInTes よりも結晶化塩 度が高いために12m೪という比較的強いレーザ

第 5 表 AgSbTc1(Ag18Sb18Te10原子》)

	五石生		分析位 (原子%)		
	汲む元	高岩原料	Αg	SЬ	Тв
	一元	Ag25 Sb25 Teso	12.2	30.8	57.0
從來运	二元	AgSb: Te 1:1	12.0	24.6	63.4
	三元	Ag: Sb: Te 1; 1:2	42.5	22.5	35.0
本発明	二元	SbrTer: AgrTe	23.0	24.2	52.8

奖施例12

四元化合物単和の一例としてCuZnaInTeaをDCマグネトロン型スパツタリング表配により成該した。スパツタリングターゲットはAr野Œ気中で
治解して作製した。スパツタリング条件は基板水 心、出力100W、初期真空度8.5×10⁻⁶ Pa、Ar分圧20mTorrである。なお本合金額は 真空蒸浴法によつても同様に成蹊できる。第22

を風射しないと結晶化しないが、その結晶化速度 はより高速となる。したがつて高速消去が可能と なる。従来は、翻いレーザ光で消去できるが、そ の速度が遅い材料が主流であつた。しかし本発明 では高い結晶化温度を有し、比較的強いレーザで 高速消去を可能にしたものである。第25回は第 2.4回の結果から結晶化温度の異なる記録層につ いて消去パルス幅を求めたものである。最も結晶 化温度の高い四元単相化合物では消去パルス幅は 最も短くなり最も高速消去できることがわかる。 以上のような特性はCu10~15%, Zn20 ~30%, In8~17%、疫部Teからなる四 元単相化合物が主成分となる化合物組成において 実現できる。第26回 (a), (b)はCuZniInTei を用いた光記録媒体の繰り返し特性を示す。単相 化合物であるため、相分離する恐れがなく優れた 綴り返し特性が得られた。

突施例13

BitaGesoTeaaの成分組成を有する三元化合物膜 を序さ1.2mm の石英ガラス基板上にスパツタリ

特開昭63-251290 (13)

ングにより成恩し、その上でSiOュ よりなる表面保護層を形成して光学特性を選定した。Bi-Te-Ge三元化合物の合金融はDCマグネトロン型スパンタリング法により作製した。スパンタターゲントはAr雰囲気中で溶解して作製した。スパッタリング条件は基板水冷、出力100w、初加真空度8.5×10~8 Pa ,Ar分圧20mした結果8iisGesoTessであり、ほぼ目側組成付近の化合物が得られた。

第27~28回はこのようにして作扱した化合物の光学特性を示す。第27回は保護層としていい。第27回は保護層としていいない。第28回はこの媒体を350℃まで加熱・特性で、第28回はこの媒体を350℃まで加熱・5分間保持した後に冷した光記録媒体の分光特性である。半導体レーザ波長である830mmといいるの場合によって反射中は30%から50%へによりである。半導体によって反射中は30%から50%へによって反射中は30%から50%へによって反射中は30%から50%へ低下では、過速性によって反射中は30%の名を変化している。

第30回は記録消去を繰り返したときの変調度を示し、第31回は平均結晶粒径を示す。三元早 相化合物組成では10°回の繰り返しにおいて変 調度の変化が無いのに対して、二元化合物の二相

加熱に伴う反射率変化を認定した結果、200 で付近において反射率は急激に上昇することが確 思された。これによつて本記録媒体は高速消去が 可能であることが予想される。BizGesTes 組成付 近の融点は約650℃であり融点直下まで単相で ある。したがつて、記録時には単一の融点以上に 加熱し急冷するとアモルフアス化する。この時、 単梢化合物であれば融点はほぼ単一であるため、 一定組度で磨けるため高速記録が可能である。更 に融点直下まで三元単相化合物として加熱するこ とができるため、消去時には結晶化温度Txから 敵点直下まで加熱し、二相分離させることなくア モルフアスから結晶相変態させることができる。 結晶化温度は約200℃であるから、450℃の 過熱度が得られる。また二相分離しないため、長 範囲拡散が必要でなくなり、したがつて高速消去 が可能となる。

实施例14

第28回はBi-Ge-Te系を記録層に用いた光記録媒体において、結晶化時に三元化合物

(発明の効果)

以上設明したように、本発明の光記録媒体を用いて記録或は消去を行うことにより、従来の光記録媒体を用いたものでは変し得ない高速記録。高速消去を達成することができる。

4. 図面の知単な説明

第1回~第6回は本発明の光記録媒体の構造を示す儀略斯函図、第7回は本発明の実施例による

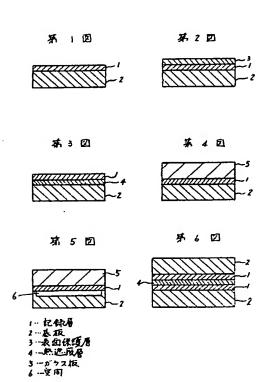
特開昭63-251290 (14)

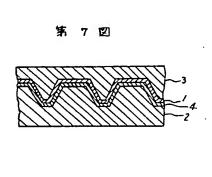
光カードの一部分の経略断面図、第8図(a)む よび第8回(b)はInaSbTeaの光学特性図、第9 閉はInaSbTeaの加熱に伴う反射率変化を示す特性 図、新10回はIn-Te-Sb饃を有する光配 緑鉄体について反射率比とレーザ出力との関係を 示す特性図、第11図 (m) および第11図(b) はIn-Te-Sb欧を有する光記録媒体の記録 ・消去の確返し試験結果を示す特性図、第12回 はIn-Te-Sb腹を有する光記緑媒体の特性 図、第13図は記録層材料の違いによる記録特性 の差を示した特性図、第14回は記録・消去の機 返し回数と変調度の関係を示す特性器。第15回 は記録・消去の繰返し回数と記録層の平均結晶粒 怪との関係を示す特性図、剪16回はGeaSbaTea の光学特性図、第17回はGezSbzTes の加熱に伴 う反射串変化を示す特性例、第18回は SbioSezoTeioの光学特性図、第19図は SbaoSezoTeaoの加熱に伴う反射串変化を示す特性 図、第20回はBitoSetoTetoの光学特性図、第 2 1 図はBisoSezoTesoの加熱に伴う反射率変化を

示す特性図、頭22回は四元化合物単相の結晶状 超を存する記録媒体の放長と光透過率との関係を 示す特性図、第23回は四元化合物単相の結晶状 趣を有する記録媒体の放長と分光反射率の関係を 示す特性図、第24回はCuZnaInTeaとCuInTeaよ りなる記録暦を具備する記録媒体の反射率比とパ ルス幅の関係を示す特性図、第25回は消去パル ス幅と結晶化温度との関係を示す特性図、第26 図 (a) および第26図 (b) はCuZnzInTesを用 いた光記録媒体の記録・消去の疑返し回数と反射 中比の関係を示す特性図、第27回及び第28回 はBiisGesoTessの光学特性図、第29回は否さ込 みパルス幅による反射水比の変化を示す特性図。 第30回は記録・消去の過返し回数と変異度の関 係を示す特性図、第31因は記録・消去の疑返し 超数と平均結晶粒径の関係を示す特性圏である. 1 … 記錄因、 2 … 基板、 3 … 表面保護財、 4 … 然 遮蔽層、5…ガラス板、6…空間。

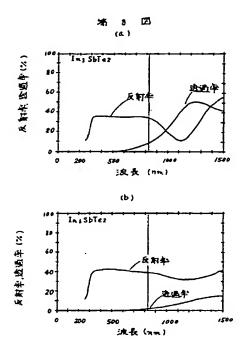
代理人 弁理士 小川醇男

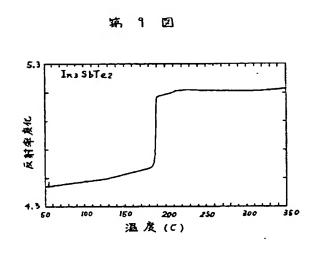


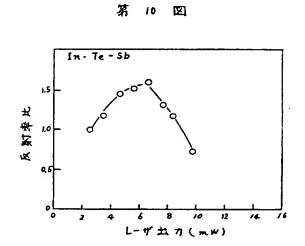


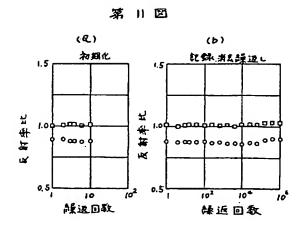


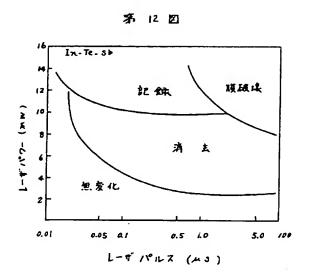
特開昭63-251290 (15)

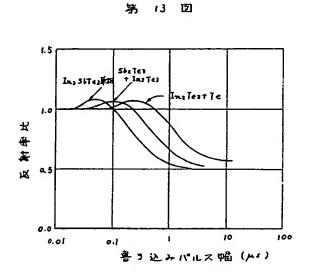


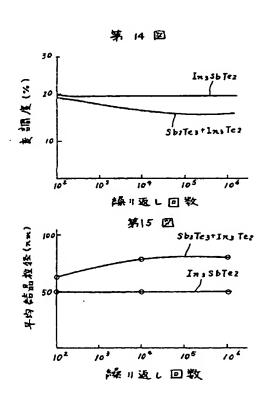


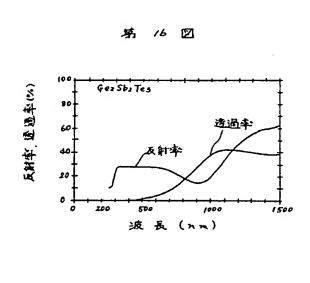






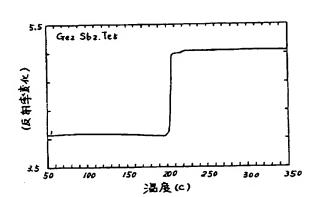




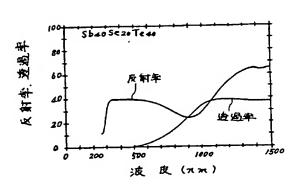


特開昭63-251290 (17)

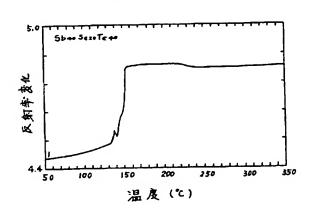
第四回



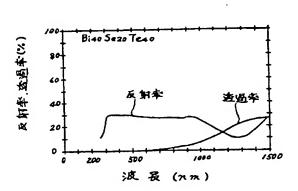
第 18 図



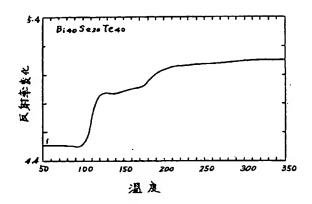
第 19 四



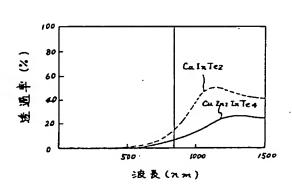
第 20 四



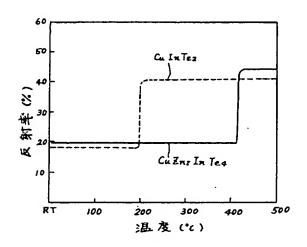
第 21 图



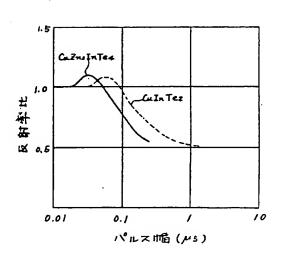
第 22 図

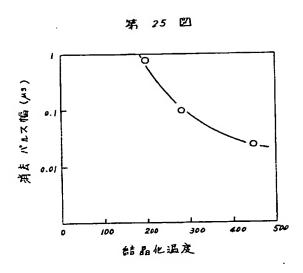


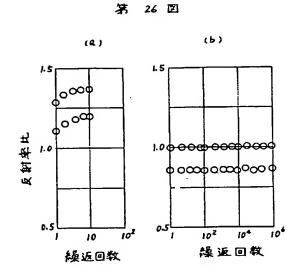
第 23 図

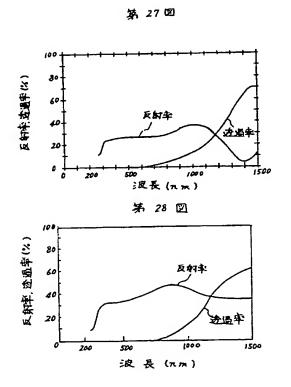


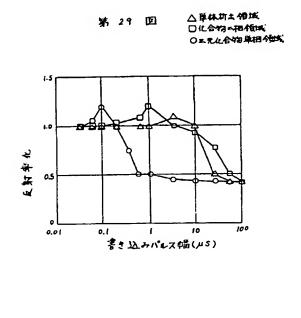
第 24 图

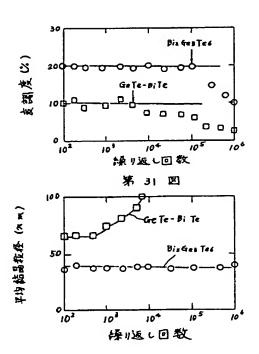












第1頁の続き 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 砂発 明 裚 美 腇 加 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 戚 **B** の発 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 砂発 明 者 辺 隆 二 渡 究所内